Доклады Академии наук СССР 1973. Том 209, № 4

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Академик АН УССР К. Б. ЯЦИМИРСКИЙ, Б. Г. ЖЕЛЯЗКОВА

КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ПРЕВРАЩЕНИЯ СВОБОДНОГО РАДИКАЛА *n*.-ФЕНЕТИДИНА

Ранее нами изучалась реакция окисления *п*-фенстидина ванадием(V) (¹). Было установлено, что в результате переноса электрона образуются ванадий(IV) и свободный радикал *п*-фенетидина и что реакция протекает по механизму, включающему стадии:

1) образование «первичного» комплекса между ванадием (V) и n-фенетидином $HOVO\dots HNH_2C_6H_4OC_2H_5^{3+}$; 2) перенос электрона с образованием «последующего» комплекса между ванадием (IV) и свободным радикалом n-фенетидина $HOVOH\dots NH_2C_6H_4OC_2H_5^{3+}$; 3) разрушение «последующего» комплекса с высвобождением и превращением свободного радикала.

Была изучена кинетика первой и второй стадии реакции окисления — восстановления и были определены их копстанты скорости (1).

В настоящей работе третья стадия указанной реакции изучается сопоставлением кинетических данных для реакции расходования свободного радикала, полученного при окислении n-фенетидина двумя методами; на аноде и ванадием (V).

Скорость реакции расходования свободного радикала *n*-фенетидина измерялась методом э.п.р. по изменению его концентрации. Измерения проводились после того, как стадия переноса электрона была практически закончена. Концентрация свободного радикала определялась по интенсивности его синглетного сигнала э.п.р. при помощи выражения

$$[\mathrm{R'}] = [\mathrm{V}\,(\mathrm{IV})] \frac{I_{\mathrm{R'}}\,(H_{\mathrm{R'}})^2}{I_{\mathrm{V}\,(\mathrm{IV})}\,(H_{\mathrm{V}\,(\mathrm{IV})})^2},$$

I — интенсивность линии э.п.р. в дифференциальной записи, ΔH — ширина (peak to peak) линии э.п.р. в дифференциальной записи.

Концентрация ванадия (IV) определялась по интенсивности его октетного сигнала э.п.р. с применением стандартного раствора ванадия (IV),

титрованного перманганатом.

Электролиз кислых водных растворов n-фенетидина проводили на спиральном платиновом аноде в стеклянной электролитической ячейке, принаянной к кварцевой капиллярной трубке; прилагали напряжение 10 в в течение определенных интервалов времени (1; 1,5 или 2 мин.). Начальным моментом реакции расходования свободного радикала n-фенетидина считали конец электролиза. В опытах использовались реактивы с квалификацией ч.д.а. «Мегск». n-Фенетидин солянокислый готовился из дважды перегнанного основания n-фенетидина с добавлением определенного количества концептрированной HCl, промыванием полученных белых кристаллов спиртом и эфиром и высушиванием при 20° . Все растворы готовили на дважды дистиллированной воде. Постоянная ионная сила в растворах поддерживалась солянокислым n-фенетидином (концентрация его во всех опытах была $8,3\cdot 10^{-2}$ M). Кислотность создавалась хлорной кислотой.

Измерения проводили на э.п.р. спектрометре JEOL JES 3BS-X, в кварцевой капиллярной трубке с внутренним диаметром 0,8 мм. В качестве эталона применяли твердый раствор марганца (II) в окиси магния.

Результаты и обсуждение. В кислых водных растворах (рН 2-4) n-фенетидин полностью протонирован (2) и его окисление на аноде в этих условиях протекает по реакции

$$C_2H_5OC_6H_4NH_3^{+} \rightarrow C_2H_5OC_6H_4NH_2^{+} + e + H^+.$$
 (1)

После перепоса электрона свободный радикал n-фенетидина расходуется следующим образом (3):

$$C_2H_5OC_6H_4NH_2^{++} \rightleftharpoons C_2H_5OC_6H_4NH^{-} + H^{+}, \tag{2}$$

Окисление n-фенетидина на аподе изучалось в интервале кислотности рН 1,9—3,3 (HClO₄) при концептрации n-фенетидина 8,3 · 10⁻² M.

Анализ кинетических кривых реакции расходования свободного радикала *п*-фенетидина после окончания процесса электролиза показал, что наблюдается первый порядок реакции относительно концентрации свободного радикала. На основании этих данных можно считать, что лимитирующей стадией реакции димеризации свободного радикала является стадия его депротопирования, т. е. реакция (2).

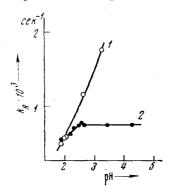


Рис. 1. Зависимость констант скорости реакции расходования свободного радикала *n*-фенетидина, полученного при окислении *n*-фенетидина на аподе (1) и вападием (V) (2), от рН

Полученные значения констапт скорости реакции расходования свободного радикала *n*-фенетидина в интервале рН 1,9—3,3 представлены на рис. 1, *I*. Тот факт, что скорость реакции увеличивается с уменьшением кислотности среды в исследованном интервале рН, хорошо согласуется с выводом о лимитирующей стадии реакции.

Окисление n-фенетидина ванадием(V) происходит по следующим стадиям (1):

$$\text{HOV}^{\text{V}}\text{O}^{2+} + {}^{+}\text{HNH}_{2}\text{C}_{6}\text{H}_{4}\text{OC}_{2}\text{H}_{5} \underset{k_{-1}}{\overset{k_{1}}{\rightleftarrows}} \text{HOV}^{\text{V}}\text{O}\dots\text{HNH}_{2}\text{C}_{6}\text{H}_{4}\text{OC}_{2}\text{H}_{5}^{3+},$$
 (4)

$$HOV^{V}O \dots HNH_{2}C_{6}H_{4}OC_{2}H_{5}^{3+} \underset{\stackrel{k_{2}}{\longleftarrow}}{\overset{k_{2}}{\rightleftarrows}} HOV^{IV}OH \dots NH_{2}C_{6}H_{4}OC_{2}H_{5}^{3+}, \tag{5}$$

$$\text{HOV}^{\text{IV}}\text{OH}\dots\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5^{3+} \stackrel{k_3}{\rightleftharpoons} \text{HOV}^{\text{IV}}\text{OH}^{2+} + \text{^+NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OC}_2\text{H}_5.$$
 (6)

После диссоциации последующего комплекса (реакция (6)) свободный радикал *n*-фенетидина расходуется по реакциям (2) и (3).

Окисление n-фенетидина ванадием (V) изучалось в интервале pH 1,8—4,3 при концептрациях ванадия (V) $1 \cdot 10^{-3}$, $2 \cdot 10^{-3}$ и $5 \cdot 10^{-3}$ M и концентра-

ции n-фенетидина $8.3 \cdot 10^{-2} M$ при температуре 20° .

При рН < 2,5 зависимость константы скорости реакции расходования свободного радикала от рН соответствует аналогичной зависимости, обнаруженной для этой же реакции при окислении n-фенетидина на аподе. В этих условиях протопированная форма радикала стабилизируется и реакция его депротонирования идет медленнее, чем диссоциация последую-

щего комплекса.

Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского Академии наук УССР Киев Поступило 21 VIII 1972

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ К. Б. Яцимирский, Б. Г. Желязкова, ДАН, **203**, 1129 (1972). ² А. Альберт, Е. Сержелт, Копстанты монизации кислот и оснований, М., 1964, стр. 139. ³ Р. R. Bontchev, B. G. Jeliazkowa, Mikrochim. acta, Wien, № 1, 1967, p. 116.